ルチル Ti02(001) 表面に現れる新奇構造の解析

1. 諸言

光触媒は、表面に光が当たることで触媒作用を示す物質で あり、現在、殺菌や消臭、汚れの分解など、私たちの生活環 境の様々な場面で応用されている.さらに、環境関連技術と の融合や、エネルギー関連分野への応用も見据えて、光触媒 効率をはじめとする性能の向上化に向けた研究が活発になさ れている.光触媒効率を向上させるには、まず光触媒反応の 機構の理解が重要となる.特に、反応の舞台である触媒表面 の構造と光触媒反応の相関を微視的に解明することは、大き な課題として挙げられる.

現在,代表的な光触媒表面としては,ルチル TiO2(001)表面 が広く研究されている.しかし、その表面構造と光触媒反応 の相関については、未解明な点が数多く残されている. その 大きな理由には、この表面構造が作製条件に依存して変化し、 一般的なテラス構造以外に、特異な構造が出現することが挙 げられる⁽¹⁾. ルチル TiO₂ (001)表面での光触媒反応を理解する には,一般的な表面と併せて,この特異構造の詳細を明らか にしたうえで、それら表面上での光触媒反応を包括的に理解 する必要がある. そこで、本研究では、ルチル TiO2(001)表面 を対象に、新奇構造が発現する条件を特定し、その構造をナ ノスケールで解明することを目的とする. そのため、本研究 では、原子間力顕微鏡(AFM)を主力装置として活用した. AFM は、先端が原子レベルで鋭く尖った探針で試料を走査す ることで、表面の形状や物性をナノスケールで観察すること ができる(2).研究では、様々な焼成温度で作製したルチル TiO2(001)表面の構造を AFM で観察を行い,各焼成温度で出 現する新奇構造の特徴を系統的にまとめ、それら構造の詳細 について考察した.

2. 試料作製と実験方法

対象試料には研磨,洗浄,焼成を施したルチル TiO₂(001)表 面基板を用いた. 焼成では,温度を 800-1000°Cの範囲で設定 し,1時間行った. 試料の観察には AFM を用いて,高さ像を 取得した.

3. 実験結果

図1には、系統的に温度を変化させた、ルチル TiO₂(001)表 面の AFM 高さ像を示す.未焼成(研磨,洗浄のみ施した)の表 面[図1(a)]では、輝点が多く存在し表面は不純物で覆われてい ることが確認された.一方、800℃で焼成を行った表面[図1(b)] では、未焼成の表面と比べて輝点が減少していることから、 不純物が徐々に取り除かれていると考えられる.また、850℃ で焼成を行った表面[図1(c)]では、鮮明ではないものの、テラ ス構造が確認された.さらに、900℃で焼成を行った表面では、 ステップ-テラス構造が鮮明に観察された[図1(d)].

一方, 900℃焼成のルチル TiO₂ (001)表面では, 図 1(d)に示 したステップ-テラス構造以外にも,特異な構造が観察された.

システム工学群

極限ナノプロセス研究室 1210146 廣田 大河



Fig. 1 AFM topography images of rutile TiO₂(001) surfaces $(1 \ \mu m \times 1 \ \mu m)$ before, (a), and after calcination at 800 °C, (b), 850°C, (c), and 900 °C, (d).

図2は、実験の再現性確認を目的に、図1(d)と同条件で作製 したルチル TiO₂(001)表面の AFM 高さ像を示している.図 2(a)では、三角系のパッチ構造が確認できる.この表面の拡 大像[図2(b)]から、三角パッチは一辺が430 nm程度で高さが 400 nm程度であることが明らかとなった.一方,図2(c)では、 表面が微粒子で覆われていることが確認できる.この表面の 拡大像[図2(d)]では、表面が図3(b)よりも小さなサイズ(1辺 が73 nm程度で高さが61 nm程度)の三角形のパッチ構造で占 められていることが明らかとなった.さらに図2(c)では表面 に細かい輝点が分布していることが確認できる.この表面の 拡大像[図2(f)]では、太さが17nm程度の複数の線状構造が表 面上で互いに直行する方位に成長した紗綾型構造が形成され ることを確認した.

図3に、焼成温度をさらに1000℃まで上げて作製したルチル TiO₂(001)表面の AFM 高さ像を示す.図3(a)では、表面上に複数の輝点が点在し、また線状構造が互いに直行する方位に成長した様子を確認できる.一方、図3(b)では、表面の特定方位に伸びた楕円の構造物が確認された.

4. 考察

図 1(d)で確認されたステップ-テラス構造は, Y. Wang 等が 報告した構造に酷似している⁽¹⁾.彼らの研究では 820 ℃ で 平坦なステップ-テラス構造が出現すると主張しており,本 (a)





(c)





(e)





Fig. 2 AFM topography images of rutile TiO2(001) surfaces after calcination at 900 °C.

研究の条件(900℃)よりも焼成温度は低い.この理由としては、 彼らの焼成時間は5時間であり、本研究における焼成時間(1 時間)に比べて長いことが挙げられる.

一方,図2(e)にて確認された紗綾型構造もY. Wangらの先 行研究にて確認された構造と酷似している.また、本研究で 紗綾型構造が出現する焼成温度(900℃)も、彼らの報告と一致 している.彼らは、830℃の焼成で出現する線状構造ドメイン は faceted islands (様々な面方位のテラスの集合体) に対応し ていると主張しており、それらは、900℃で焼成すると表面全 体を占めると主張している. 現段階で、本研究で確認された 紗綾型構造が faceted islands に対応しているかは定かではない が今後,X線回折法(XRD)を用いた面方位解析により,明らか にできると考えている.

図 2(b), (d)にて確認された三角構造は, 900 ℃ のみで形成 され, 1000 °C では出現しなかった. ルチル TiO2 (001)面は正 方晶であるため,表面上に三角構造が出現することは不自然 である[一般に三角構造は六方晶格子を構成するルチル TiO2 (111)面で形成される]. したがって, 現段階では三角構造の詳 細も不明であるが、今後、エネルギー分散型 X 線分光法(EDX) による,構造組成解析により,その発生起源の詳細を解明で きると考えている.



Fig. 3 AFM topography images of rutile TiO₂(001) surfaces after calcination at 1000 °C.

5. 結論と今後の課題

今回,900℃にてステップ-テラス構造と紗綾型,三角構造が 出現することを明らかにした.本実験結果と先行研究に基づ く考察からは、紗綾型構造が faceted islands に対応すると推察 し, その検証には XRD 解析が必要であることを示した. 一方 で,三角構造の詳細は,現在不明であり,今後 EDX 等を用い た詳細な構造解析が必要であることを示した.

文献

- (1) Y. Wang, Appl.Phys.Lett. 108, 091604-2 (2016).
- (2) G. Binnig, C. F. Quate, Phys. Rev Lett. 56, 930 (1986).